

國立臺灣師範大學「奇鈦科技獎學金」設置辦法

民國 110 年 11 月 01 日 110 學年度第 1 學期第 3 次研發小組修定。
民國 109 年 9 月 29 日 109 學年度第 1 學期第 3 次研發小組修定。
民國 108 年 03 月 19 日 107 學年度第 2 學期第 1 次研發小組修定。
民國 107 年 01 月 16 日 106 學年度第 1 學期第 4 次研發小組修定。
民國 107 年 03 月 06 日 106 學年度第 2 學期第 1 次研發小組修定。

- 一、緣起：奇鈦科技股份有限公司為鼓勵成績優異學生，自 2018 年 9 月份起在本校化學系設置「奇鈦科技獎學金」。
- 二、名額：每學年 6 名為原則。
- 三、金額：每名新臺幣 1 萬元。
- 四、申請資格：
 - (一) 本系在學學士班學生。
 - (二) 化學系大學部二、三、四年級，每年級各二名。
 - (三) 前一學年學業成績總平均 GPA3.0 分以上。
 - (四) 在工業界有實習經驗者優先。
 - (五) 大學部二年級以普通化學成績高者優先；大學部三、四年級以有機化學成績高者優先。
- 五、申請時間及程序：
 - (一) 本獎學金每學年辦理一次，申請期間為上學期 10 月 1 日起至 10 月 31 日止。
 - (二) 凡符合資格者，請填妥申請表並檢具下列文件提出申請
 1. 申請表。
 2. 提供當學期在學證明。
 3. 前一學年成績單。
- 六、評審方式：由化學系研發小組委員會議進行評審決定。
- 七、頒獎：將邀請奇鈦科技相關人員頒發獎狀，獎學金將直接撥入學生帳戶。
- 八、附則：
 - (一) 逾申請期限、文件不全、或有其他資格不符情形者，將不予審核。申請檢附之文件概不退還。
 - (二) 獎學金申請表格可至「國立臺灣師範大學化學系」網站內下載。
- 九、本辦法經化學系研發小組委員會議通過後施行，修訂時亦同。
- 十、如有同年級申請者不足者授權研發小組會議委員由申請者中遴選適合人選。